(19 日本国特許庁 (JP)

D 特許出願公開

⑫公開特許公報(A)

昭56-42115

①Int. Cl. ³ G 01 J 1/00 G 01 B 11/12 G 01 M 11/02 // G 01 T 1/29	識別記号	庁内整理番号 7172—2G 6923—2F 2122—2G 2122—2G	❸公開	❸公開 昭和56年(1981)4月20日			
			発明の数 1 審査請求 未請え		₹		
					(全	3 頁)	

60ビーム径測定方法

20特

الأشيط شر

願 昭54-117850

②出 願 昭54(1979)9月17日

@発 明 者 荒井茂

川崎市中原区上小田中1015番地

富士通株式会社内

仰発 明 者 小川紘一

川崎市中原区上小田中1015番地

富士通株式会社内

⑪出 願 人 富士通株式会社

川崎市中原区上小田中1015番地

外3名

個代 理 人 弁理士 青木朗

明細 和

1. 発明の名称

ピーム径測定方法

2. 特許請求の範囲

回転するディスク上に穴あるいは位相構造のピットを計測しようとするピーム径よりも小さなサイズで任意の等間隔で同心円上に記録し該ピームを前記同心円上のトラックに照射し、その反射光あるいは透過光の光量変化を検出することにより 該ピームのピーム径を測定することを特徴とする ピーム役割定方法。

3. 発明の詳細な説明

4. 1. 本発明はピーム経測定方法、さらに詳しくはレンスにより较られた光ピームの直径の測定方法に 関するものである。

一般に第1図似化示すように光ピーム1がレンメ2によって絞られて焦点下を結びこの焦点に集 東された光ピームが情報の読取りや書込み等に使 用されるものであるがこの焦点下で完全に光が集 東されているほどレンズの特性がよいことになる。 しかしながら実際にはレンポのNA(開口数)、 収差、回折等によって、焦点は完全な点とはなら ずある有限の断面積を有する。したがってこの断 面積すなわちピーム径を測定することは光学系の 特性を評価する上においてきわめて重要である。 このレンポにより絞られた光ピームの直径を測定 する方法として従来ナイフェッジ法やピンホール を用いる方法がある。

ナイフエッツ法というのは第1 図(M)においてナイフエッツ3 を左右に振動させるとナイフエッツ3 が光ビームを遮断する 度毎に光量は第1 図(B)に示すごとく或る一定の値から等に変化する。光ビームが遮断から開放される場合は第1 図(B)とは逆に変化する。この光量の変化を電気出力に変換しその変換された電気出力を設分すれば第1 図(C)のごとき波形をうる。ここでビームの径が網ければ細いほど第1 図(C)のパルス波形はその幅が狭くなるのでこれによってビーム径の測定が可能となる。またビンホール法というのは第1 図(C)に示すナイフエッツ3 のかわりにビーム径より小さいピンホ

(2)

新

(1)

特別昭58- 42115(2)

10

ールを設けたプレートを扱動させピンホールを通 通した光量によってピーム径の砌定を行なりもの である。、

これら従来のピーム径の制定方法では集光されたレーザ光のようにピーム径が数 Am ないしサフミクロンの大きさになると十分な物度が得られずまた制定時の位置合せの困難なことなどの問題点が多い。

本発明の目的は優れた種々のサーザ系を有する 光ディスクを用いて削定が簡易で精度のよいビー 4種の測定方法を提供することにある。

本発明によれば回転するディスク上に欠あるいは位相構造のピットを計測しようとするビーム径よりも小さなサイズで任意の等間隔で同心円上に記録しませームを前配同心円上のトラックに照射し、その反射光あるいは透過光の光量変化を検出するとにより酸ビームのビーム径を翻定するととを特徴とするビーム径翻定方法が提案される。

以下本発明にかかるピーム径制定方法の実施例 について図面により詳細に説明する。

(3) 青井水理

介してトラックに照射されその反射光19はハーフミラー18を介して光検知器20により検出されその検出出力は増幅器21により増幅されてオシロスコープ22に表示される。この表示出力のパルス幅により光ピーム径を初定することができる。

第3図の装置におけるトラック上に記録される 穴あるいは位相構造ピットの2,3の例を第4図 に示す。第4図においてはは透過穴24を設ける 例であり穴の大きさは10 Am ~ 0.1 Am の範囲 で自由にあけることができしたがってピーム径は 1 Am のピームでも測定可能である。また第4図 において(b)は反射板25の穴に相当する位置に凹 部26を設けたものであって、この部分において 投射光と反射光の位相がかわるためこの部分の反 射光だけが他の部分の反射光と区別できるもので ある。第4図(c)は吸収板27の妥面に反射スポッ ト28を設けた例である。

なお、本発明においてはすでに述べたごとく優れた程々のサーザ系を有する光ディスクを用いる

第2図は本発明の原理を示す図であって、同図 Wに示すよりに測定しよりとするピーム4の上を 光学配像 株 上 同心円状に配録されたピーム径よりも小さな穴あるいは位相構造ピット列5を有するトラックがアィスク回転により通過する。そしてこのピームからの反射光あるいは透過光を検出すると第2図側のごとき波形が得られ、この図によいて各放形の幅 D はピーム任の大きさによりピーム任の大きさを測定できる。

第3図に本発明にかかるビーム径測定装置の1 例を示す。第3図において左側の部分は穴あるい は位相構造ピットの書込みを行なり部分であって、 光源11、変調器12、光学系13 a、反射板14、 光学系13 b、光ディスク15、トラック16の 相互関係が示されている。このトラック16の部 分は穴あるいは位相構造ピットが同心円上に配列 されている。第3図の右側はピーム径を測定する 部分であって、測定しよりとするピーム1はレン メ17およびハーフミラー18かよびレンズ2を

(4)

ため光ピームスポットの位置決めは安定に行えわれる。したがって本発明によれば御定が簡易で精度のよいピーム径測定が可能となり特に数 Am ~サブミクロンという微小なピーム径の測定に適用してその効果は頗る大である。

4.図面の簡単な説明

第1図は従来のピーム経測定方法の説明図、第 2図は本発明にかかるピーム測定方法の原理説明 図、第3図は本発明にかかる方法の具体的実施例、 第4図は本発明にかいて用いる穴あるいは位相構 造ピットの実例である。

図において1が測定しようとするビーム、4がビーム径、5が欠めるいは位相構造ビット、15が光ティスク、16がトラックである。

20

10

15

(5) 雷

(6)

動

10

